16. Oscillatory Deformations and Turbulent Behavior of Chemical Waves Induced by Oscillating Surface Flow in BZ-reaction

- B Z 反応における流体現象と動的パターン形成-

三池秀敏*、S.C.Müller** and B.Hess**

*山口大学工学部(宇部市常盤台2557)

**Max-Planck-Institut für Ernährungsphysiologie、Rheinlanddamm 201, D-4600 Dortmund 1, FRG

Abstract

Hydrodynamic instabilities in a reactive liquid induced by the propagation of waves of chemical activity (chemical waves) are investigated for ferroincatalyzed Belousov-Zhabotinsky (BZ) reaction by 2D spectorophotometry and 2D velocimetry based on microscope video imaging techniques. Oscillations of the hydrodynamic flow were detected in rotating spiral waves with an open liquid/gas interface. Periodically varying deformations and irregular decompositions of chemical wave profiles were also observed in the reactive layer. These are due to an oscillatory hydrodynamic flow detected close to the layer surface. A model explaining the onset of oscillatory surface flow and dynamic pattern deformation is discussed. New mechanisms of chemical entrainment and curvature effect on chemical wave are introduced for the hydrodynamic instabilities in BZ-reaction.

1. 序論

非平衡開放系におけるパターンの自己組識化の問題は、現在の自然科学の中心的な 研究テーマの一つとして広い分野の研究者の関心を集めている。Belousov-Zhabotinsky(BZ)反応は動的な化学反応パターンの出現する系としてよく知られ、非撹拌のバッ チ・リアクターで観測されるTarget PatternやSpiral Wave は非線形結合した反応・ 拡散系の作る動的なパターンとして理論的に取り扱われてきた^{1,2)}。通常こうした実 験は1mm程度の深さに反応溶液を満たしたペトリ皿を用い、液の蒸発を防ぐためガラ スのカバーで覆っておこなわれる。しかし、カバーを取り去った場合には非常に多様 なパターンが観測される。"Mosaic Pattern"と呼ばれる静的なパターンやTransient なパターンが観測される。"Mosaic Pattern"と呼ばれる静的なパターンやTransient なパターン、さらには伝播するChemical Waveの波面の幾何学的な歪や不規則なパタ ーンへの崩壊が報告されている³⁻⁸⁾。こうした現象は反応溶液表面の蒸発冷却や反応 に伴う発熱によりもたらされる温度勾配(Rayleigh-Benard Instability)や、温度や 化学成分の分布の不均一による表面張力の不均一(Marangoni Instability)によって 引き起こされる対流の効果⁹⁻¹¹⁾として定性的に説明されてきた¹²⁾。

本研究では、こうした反応に伴う流体力学的な流れを定量的に計測すると共に、 Chemical Waveと流体現象との相互作用を明確にするため、顕微鏡ビデオ画像処理技 術を基礎とした二次元 Spectrophotometry^{13,14)}及び二次元 Velocimetry¹⁵⁻¹⁷⁾の二 つの新しい計測法を開発し導入した。 Spiral Wave を中心とした実験の結果、 1) Spiral Waveを励起して一定時間経過後、周期的に振動する流れが反応溶液の表面近 くに発生する¹⁸⁾、2)振動的な表面流の影響でChemical Waveは波面の周期的な変形 や不規則な崩壊を受けること^{19,20)}が明かとなった。すなわち、カバーのない反応溶 液系の流体現象としては、従来考えられていた対流だけではなく溶液表面での振動的 な流れという新しいタイプの流体現象が存在し、これが反応系に多様なパターンが形 成される主因であることが判明した。ここではSpiral Waveを励起した系で観測され た振動的表面流や波面の周期的変形のメカニズムについて、最近の一連の実験で得ら れたCircular Wave²¹⁾やKinematic Wave¹⁸⁾に付随する流体現象の知見を加えて総合 的に議論する。 2. 試料及び方法

2.1 試料調整

実験に用いたBZ反応溶液は、48mM NaBr, 340mM NaBrO3, 95mM CH2(COOH)2, 378mM H₂SO₄,及びフェロイン3.5mM を成分とする。溶液は通常静止状態にあるが外部から の励起によりCircular WaveやSpiral Waveが励起できる^{3,7)}。反応溶液は混合後ミリ ポア・フィルター(0.22 µm)を通した後、約7cm Øの傷や汚れの無いペトリ皿にセット される。反応溶液中の流速を計測する場合には0.48μmののポリスチレン微粒子を小 量(約10⁶/m1)混入する。溶液の量は液層の深さが一定(0.85 or 0.94mm)となるよう 調整し、セルの中心から1-2㎝離れた位置にSpiral Wave を励起する(励起法について は文献13参照)。一定時間経過すると、回転するSpiral Waveにより図1に示している ようにほぼ一定の間隔でChemical Waveが次々と伝播するパターンが観測される。こ こで注目すべきはセル中にCOoガスの発生に伴う気泡の形成が見られないことと、セ ルの周囲から励起したSpiral Wave以外の波が励起されていないことである。気泡の 形成やセル周囲からの余分な波の発生は、パターン形成に悪影響を与えたり本質的な 現象を覆い隠す場合がある。十分コントロールされた条件下での観測が再現性のある 実験を行なう上で重要である。こうしたBZ反応におけるパターンのダイナミクスと流 体現象を、反応セルにカバーをした場合としない場合について観測した。カバーをし た時、溶液表面とガラス・カバーとのギャップは約12mmであり、測定は全て室温(25 ±1°C)で無風状態で行なった。



Fig.1 Pair of spiral waves in a thin solution layer (depth, 0.85mm) of the BZ-reaction. Transmitted light is measured in a 3x3mm² section at the dish center.

1 cm

2.2 計測システム

計測に用いたシステムの概略を図2に示す。BZ反応により生じる酸化・還元の波は 触媒であるフェロインの酸化状態(Fe³⁺:青色)と還元状態(Fe²⁺:赤色)の色の違い により可視化される。光学干渉フィルタ(490nm)を用いることで、透過率の違いを利 用して反応溶液中のFe³⁺イオン濃度の空間分布が定量的に観測でき化学的活性のモニ タが可能である(2D-Spectrophotometry)^{13,14}、一方、溶液中に混入させたポリス チレン微粒子をレーザ光(He-Ne:632.8nm)により散乱照明することで反応溶液中の流 体力学的流れを可視化することができる。二つの照明方法を同時に用いることで化学 的活性と流体現象を同時に観測できるのが特徴である。捉えられた顕微鏡(Zeiss IM 35)下の二次元像はTV-カメラを通してビデオレコーダ (Sony VO-5800)で記録したり、 インタフェースを介してコンピュータ・システム (Parkin-Elmer 3230)に入力される。 ビデオ装置及び動画像処理システムを利用することで二次元速度ベクトルの解析が可 能となる(2D-Velocimetry)¹⁸⁾。ここではマニュアル操作を介在させて5秒毎の流速 を解析しているが、動画像処理により1秒毎の流速が自動解析可能なシステムを現在 開発中である16、17)。また観測した化学反応パターンのダイナミクスを定量的に解析 するために、ある領域のFe³⁺イオンの濃度変化を連続的にモニタする方法を導入した。 すなわち図2右下に示しているように、TV-カメラのモニタTV上にホトダイオードを 置き、画像中の任意の場所での透過光量の変化を捉え、パワスペクトル等の解析をパ ーソナル・コンピュータにより実行した。



Fig.2 Schematic diagram of the microscope video image processing system for two-dimensional velocimetry and two-dimensional spectrophotometry.

3. 実験結果

3.1 Spiral Waveに付随する流体現象(反応セルにカバーをした場合)

図1に示したようなSpiral Waveを励起した状態で、反応セル中央の溶液表面近く の流速を計測した。実験は溶液の蒸発を防ぐためセルにガラス・カバーをした状態で 行ない、Chemical Waveの伝播していく方向に垂直な方向をx方向、伝播方向を-y方向 とした。おのおのの方向の流速の時間変化を図3,図4に示す。図中下部に示した矢 印は、観測点に波が次々に到達する時刻を表わしている。図4は+y方向の速度成分で、 反応スタート後3分位経過して過渡的な変動が落ち着いた後、3~5µm/sの速度をも つ+y方向(Spiralの中心に向かう方向)の流れが発生している。この流速はそれほど 大きなものではないが、図3に示した波の伝播方向に垂直な成分の変動が小さく(2 µm/s以下)ほぼ速度ゼロの回りで変動していることから、単なる不規則な揺らぎと は考えにくくまた現象の定性的な再現性も良い。反応セルにカバーがあることから、 流れの成因が溶液表面の蒸発冷却等に伴い発生する対流によるものとも考えにくい。 一つの可能性として、周期的なChemical Waveの通過が流れの発生メカニズムと関係 していることが考えられる。このことは後述する反応溶液のカバーを取り去った状態 での実験を通して明らかにされる。



Fig.3 Temporal trace of flow velocity in x-direction (perpendicular to the chemical wave propagation) at the center of a covered layer (depth, 0.85mm) under triggering spiral waves. Arrows:passage times of wave fronts.



Fig.4 Temporal trace of flow velocity in y-direction (parallel to the chemical wave propagation) at the center of a covered layer (depth, 0.85mm) under triggering spiral waves. Arrows as in Fig.3.





Fig.5 Image sequence of the temporal development of 1 mm chemical waves at 490nm under covered condition (without illuminated polystyrene particles).

一方、注目すべきは測定開始後約12分の時点で弱いながらも振動的な流れが見られ ることで、この領域での流れの振幅は6µm/sを超えている。この時間領域の Spiral Waveパターンの時間変化を図5に示している。全体的には特に顕著な変化は見られな いが、注意深く見ると図4に対応して12分過ぎに伝播する波の波面状に波面と平行な 白いラインやパッチ状の白い模様が現われている(図5(b))。また、波面の形状が シャープになったりフラットになったりする1~2周期の小さな変動が11~12分の時 間領域で観測される(図5(c-g))。この時期が弱い振動的な流れの発生する時期と 一致していることから、流体現象とパターンの変形との相関があることが考えられる。

3.2 Spiral Waveに付随する流体現象(カバーの無い場合)

反応セルのカバーを取り去った状態でSpiral Waveを励起すると、非常に顕著な流体現象やパターン・ダイナミクスが観測される。図6はこの状態で反応溶液の表面近 くで観測された流速(Chemical Wave の伝播方向に平行な成分)の時間変化を示す。



Fi.6 Temporal trace of the flow velocity in y-direction (parallel to the chemical wave propagation) at the center of an uncovered layer (depth, 0.85mm). Cover removed at t=0 min. Arrows as in Fig.3. 図の下部の矢印はやはり観測点でのChemical Waveの通過時点を表わす。この例は特 に顕著に流れが発達した場合を示しているが、

1)約12分過ぎから明らかに発振的な流れが発生している、

2)17分以降に発振的な流れは急速に成長し、その振幅は300 µ m/sを超える、

3)振幅の最大期には振動流の周期と、伝播しているChemical Waveの周期がほぼ一致 している、

などの特徴を持っている。また観測点が反応溶液の表面から離れて深くなると振動流の振幅は急激に減少するという実験事実より、振動流が反応溶液の表面近くに限られ ていることが判る。

図7はこうした状態に対応する、反応の進展に伴って観測されるパターンの時間変 化を示している。この図でも、

1)10分までは特に目立った変化は起こらない(a)、

2)10分過ぎに白いパッチ状のパターンが反応波の波面状に現われる(b)、

3)11~13分の時間領域で波面の形状がシャープからフラット、フラットからシャープ へと周期的に変形する(b-i)、

4)15分過ぎから波と波の重なりが生じ、ランダムなパターンへ崩壊している(k-p)、 などのように多少の時間的なズレはあるものの図6に示した流速の変化に対応するパ ターンの顕著な変化が観測された。また特にこの例では、偶然小さなダスト粒子(約 50µmφ)が溶液表面に浮かんでいて(図中矢印)流れのモニタ役を果たしており、 表面の振動流とChemical Waveのパターンの変化とが強い相関を持っていることが明 かとなった。すなわち、観測されたChemical Waveの波面の周期的変形が発振的振動 流により引き起こされていると共に、振動流が特別発達した時にはSpiral Waveの崩 壊をまねくことを示唆している。実際に、図6で観測された300μm/sの流速はその時 点での波の伝播速度(約50μm/s)を遙かに上回っており、その可能性は高い。しか し、こうした振動流の異常な発達はいつでも観測されるわけではなく、約10%の確率 である。 多くの場合振動的流速は約40μm/sの振幅まで発達した後減衰していく。 Chemical Waveの波面の周期的振動はほぼ毎回観測されるが、いつもランダムなパタ ーンに崩壊していくわけではない。実験の条件を管理しほとんど同一の状態で繰り返 しても、振動流の発達の程度は実験毎に微妙に変化する。反応セルのカバーが無いた め、表面での溶液の蒸発が制御できないのがその原因とも考えられるが本質的なラン ダムネス(カオス的現象)が支配している可能性もある。



1 mm

Fig.7 Image sequence of the temporal development of waves at 490nm under uncovered condition (without illuminated polystyrene particles). 3.3 パターン・ダイナミクスの定量的評価

Spiral Waveの励起により、カバーをしていない反応溶液中に振動的表面流の発生 やこれに伴う反応パターンの動的な変形・崩壊が観測された。ここでは反応波のパタ ーン・ダイナミクスを定量的に捉えるため、ある局所領域(約20μmφ)における画 像の濃淡強度(490nmでの透過光強度:Fe³⁺濃度を表わす)の時間変化をモニタした。 図8(a)は反応セルにカバーをした場合の測定結果で、Spiral Waveにより励起された 反応波の通過により持続的な強度の振動が観測される。全体的に振動の振幅及び周期 が緩やかに変化しているが、1)強度のレベルが時間と共にしだいに上昇している、 2)11~12分の時間域で振動の振幅が少し大きくなりかつ揺らぎも増大している、など の特徴を持つ。1)は反応の進展に伴い溶液中のFe³⁺のイオン濃度が増大していること を示しており、また2)の振舞は図4及び図5(b-g)で見られた11~12分時点での弱い 振動的流れとこれに対応する波面形状の周期的変動と関連していると思われる。すな わち、弱い振動的な流れの発生によりChemical Waveの波面が周期的摂動を受けてい るためと考えられる。図8(b)は図8(a)の400~800秒の区間のパワスペクトルを示し ている。最も強いスペクトル強度を示す0.06Hzのピークは、反応波の伝播周期がほぼ 17秒で一定であることを示している。11~12分時点での小さな異常はスペクトル上で は確認し難い。

一方、図9(a)はカバーをしないときの測定結果で、1)振動振幅に長周期の変動が 観測される(周期7-8分)、2)10分後頃から発振の振幅が一周期毎に変化する、など の顕著な特徴が見られる。1)は変動のスタートが早いことや、その周期の長さから判 断して、反応溶液のバルク中に発生した対流により伝播するChemical Waveが摂動を 受けたものと考えられる。実際にChemical Waveを励起しない反応溶液層での実験よ り、カバーを取り去った後2-3分で対流の存在を示す"Mosaic Pattern"^{2,22)}が出現す ることや、反応溶液中にゆっくりと変動する流れ(3-5µm/s)が存在していることを 確認している¹⁸⁾。一方、2)は図6、図7で示した振動的表面流及びパターンの周期 的変形が観測された時期に対応しており、Chemical Waveの波面の形状がシャープか らフラット、フラットからシャープへと周期的に変化する現象を定量的に捉えている と考えられる。図9(b)は図9(a)の後半の時系列のパワスペクトルを示し、基本周期 を示すスペクトル fo とその倍の周期を持つ fi がはっきりと確認できる(周期倍化 現象)。またここには示していないが、振動的表面流が異常に発達する場合には、伝 播する反応波が崩壊していくとともに、図9に示した透過光強度の振動がランダムな 変動にと変化していく。このように周期的振動から周期倍化現象を経てランダムな変



Fig.8 Time dependence of local transmitted light (a), and its power spectrum (b) in spiral waves under covered condition (depth, 0.94mm).



Fig.9 Time dependence of local transmitted light intensity (a), and its power spectrum (b) in spiral waves with an open liquid/air interface (depth, 0.94 mm).

動へと変化していくパターンの動的振舞は、系の発展がカオス的プロセスに従うこと を示唆しているとも考えられる。

ここで以上の実験で得られた主な知見を列挙しておく。

1)Spiral Waveにより連続的に励起された反応波の連続的な通過により、反応セル にカバーをした状態でも波の伝播と反対方向の緩やかな流れが発生する。

2)反応セルのカバーを除いた状態でSpiral Waveを励起すると、約10分後から溶液 表面に周期的な振動流が発生する。

- 3)周期的振動流に起因すると思われる、伝播するChemical Waveの波面形状の周期的 変形が観測される。
- 4)振動的表面流が異常に発達した場合、その流速はChemical Waveの伝播速度を遥か に超え反応波の波面の崩壊が観測される。
- 5)化学反応波の波面形状の周期的な変形に伴って、ある局所領域で観測した透過光強 度(Fe³⁺イオン濃度を示す)の変動に周期倍化現象が観測される。

4.議論

反応セルにカバーをした状態でSpiral Waveを励起した時に観測される流体現象は 小さいものであるが、カバーがあるため反応溶液の蒸発冷却にともない発生する対流 によるものとは考えにくく、周期的なChemical Waveの通過が流れの発生を励起する 可能性を前の章で指摘した(3.1)。また最近の実験で、十分還元が進んだ状態で一つ の波 (Circular Wave)を励起した場合、その波の伝播とともに伝播していく対流状の 流れが存在することを示した²¹⁾。すなわち、ある固定点で観測した時、一つの波が 近づくに連れて波に向かう方向の流れが発生し、波の通過後波を追いかけていく方向 へと流れが変化することを確認している。このことは一つのChemical Waveの通過が 振動的な流れを励起する能力があることを示している。もちろんSpiral Waveでは次 々に(約16-20秒の周期)波が伝播し、一つの波の通過後十分還元状態にならない内 に次の波が伝播してくるため一個の波の通過だけではCircular Waveの場合のような 大きな流体現象は発生しない。一つ一つの効果は小さいが、たくさんの波の通過によ る一種の化学的なEntrainmentにより流れが励起されたと考えることができよう。

一方、カバーの無い系では非常に顕著な流体現象とパターン・ダイナミクスが観測 された。従来、こうした系で観測されていたChemical Waveの波面の幾何学的歪や不 規則なパターンへの崩壊は、反応溶液内に発生する対流によるものとして理解されて いた^{2,12)}。しかし、この研究で明らかになったように、反応溶液中に発生する主な 流れは周期的に振動する表面近くでの流れであり対流ではない。振動的表面流により Chemical Waveの波面が周期的に変形するという新しい事実が確認されると共に、こ の振動流が異常に発達した時に波面の不規則な崩壊が生じることが明かとなった。問 題はこうした振動的表面流の発生するメカニズムである。カバーのある系での流体現 象のメカニズムとして提案した化学的なEntrainmentの効果は、カバーのない場合に も流体力学的不安定性を引き起こす一つのメカニズムと考えて良い。ただカバーの無 い系で観測される顕著な流体現象とパターン・ダイナミクスの説明には、このメカニ ズムを増幅する別のメカニズムが必要であろう。

ここでCircular Waveを用いた実験より得られた新しい知見を紹介する必要がある。 反応セルの両端で励起された二つのCircular Waveが、セル中央部で衝突すると大き な曲率を持つカスプ状の波となって非常に高速で伝播していく(それまでの伝播方向 に垂直な方向へ)。これはKuramoto²³⁾あるいはKeener&Tyson²⁴⁾により示されている ように、大きな負の曲率を持つ波の伝播速度が平面波より大きくなるためである。す なわち、曲率KをもつChemical Waveの伝播速度Nは、

 $N = \mu - D K$

(1)

で与えられる。ここにµは曲率がゼロの時のすなわち平面波の伝播速度であり、Dは 拡散定数を表わす。通常、こうした曲率の違いによる波の伝播速度の違いは、波面に ひずみが生じた時これを歪の無い状態に復帰させようとする働きを持つ。ところで、 二つの波の衝突により生じたカスプ波の高速な伝播に伴って、反応溶液表面近くに大 きな流体力学的流れ(最大約150µm/s)が発生することを最近確認した²¹⁾。このとき 反応セルはカバーがしてあり対流の効果は考えにくく、流れの方向はカスプ波の伝播 方向と一致している。すなわちこの流体現象は大きな曲率を持つChemical Waveに流 れを引き起こす能力があると考えないと説明できない。

以上の知見よりSpeculationの要素は多いが、Spiral Wave中に観測された振動的表 面流の発生を説明する一つの可能なメカニズムとして図10に示すようなモデルが考え られる。すなわち、

1)たくさんのChemical Waveの通過によるEntrainmentの効果で、流体力学的流れが発 生する、

2)発生した流れは伝播する波の波面の幾何学的形状に歪を与える、

3) 波面の歪はこれが十分大きくなった時に、その曲率の効果でその歪を生じる原因と



Fig.10 Model for oscillatory deformation and turbulent behavior of chemical waves. Chemical entrainment and curvature effect on waves may bring the hydrodynamic instability in BZ-reaction.

なった流れと反対方向の流れを発生する、

のように流体現象とパターン・ダイナミクスが結合するフィード・バックのループを 考えることができる。

5.おわりに

Spiral Waveを励起した系に観測された振動的表面流とこれに起因するパターンの 動的振舞を説明するメカニズムを議論してきた。しかし実際の系では、1)セルのカバ ーが無い場合対流の発生が考えられること、2)バッチ・リアクターであることにより 系は定常な状態にはなくたえず変化していること、等を考慮する必要がある。実際に、 Chemical Waveの崩壊が起こる時にはパターンの広い領域を観測した時、対流に起因 すると思われる"Mosaic"状のラインが伝播する波のパターンに重畳する形で観測され ている²⁰⁾し、深いセル(液層1mm以上)を用いた場合にはパターンの崩壊が容易に観 測される。また、振動的表面流やパターン・ダイナミクスが観測されるのはいつも一 定時間(約10分)経過後で、この時間は温度が高いほど早くなる傾向にある。反応溶 液中の化学成分(イオン濃度等)にある一定の臨界値が有り、その値を超えた時振動 的流れが励起される可能性もある。以上のように実際の現象は複雑であるが、いずれ にしても定量的な実験を積み重ねつつ、現象の本質を的確に捉えたモデルを組み立て ていく必要があろう。

謝辞:研究に際し有益な議論を頂いたTh.Plesser博士、Zs.Nagy-Ungvarai博士及び 辻欣子博士に、また実験上の技術的な援助を頂いたU.Heidecke, K.Dreher, E.Schluter, G.Schlute 及び B.Plettenberg の各氏に深謝する。またこの研 究の一部はフォルクス・ワーゲン財団(Hannover)の援助の下で行なわれた。

参考文献

- 1)R, J, Field and M.Burger, eds., Oscillations and travelling waves in chemical system (John Wiley, New York, 1985).
- 2)C.Vidal and P.Hanusse, Intern.Rev.Phys.Chem.,5(1986)1.

3)A.M.Zhabotinsky and A.N.Zaikin, J.Theor.Biol., 40(1973)45.

4)M.Orban, J.Am.Chem.Soc., <u>102</u>(1980)4311.

- 5)K.I.Agladze, V.I.Krinski and A.M.Petsov, Nature, 308(1984)834.
- 6)P.M.Wood and J.Ross, J.Chem.Phys., 82(1985)1924.
- 7)S.C.Müller, Th. Plesser and B. Hess, Ber Bunsenges. Phys. Chem., <u>89</u>(1985)654.
- 8)M.Markus,S.C.Müller and B.Hess, Biol.Cybern., <u>57</u>(1987)187.
- 9)C.Normand, Y.Pomeau and M.G.Velarde, Rev.Mod.Phys., 49(1977)581.
- 10)H.Linde, in:Convective transport and instability phenomena, eds.J.Zierep and H.Oertel jr.,(Karlsruhe, Braun, 1982) p.265.
- 11)S.Chandrasekhar, Hydrodynamic and hydromagnatic stability, (Clarenden, Oxford, 1961).
- 12)P.Borckmans and G.Dewel, in:Chemical to biological organization, eds.M.Markus,S.C.Müller and G.Nicolis, (Springer Series of Synagetics, 1988) to be published.

- 13)S.C.Müller, T.Plesser and B.Hess, Anal.Biochem., 146(1985)125.
- 14)S.C.Müller, T.Plesser and B.Hess, Physica, 24D(1987)71.
- 15)H.Miike,Y.Kurihara,H.Hashimoto and K.Koga, Trans. IEEE, E69(1986)877.
- 16) 古賀和利、三池秀敏、電子情報通信学会論文誌, J70-D(1987) 1508.
- 17)H.Miike,K.Koga,M.Momota and H.Hashimoto, Jpn.J.Appl.Phys.,26(1987)L1431.
- 18)H.Miike,S.C.Müller and B.Hess, Chem.Phys.Lett.,144(1988)515.
- 19)H.Miike,S.C.Müller and B.Hess,"Oscillatory deformation of chemical waves induced by surface flow", submitted.
- 20)H.Miike,S.C.Müller and B.Hess,"Coherent dynamic structures and turbulence in chemical waves induced by oscillatory surface flow", in preparation.
- 21)H.Miike,S.C.Müller and B.Hess,"Travelling hydrodynamic flow with circular wave propagation", submitted.
- 22)S.C.Müller, Th. Plesser and B. Hess, in: Physicochemical hydrodynamics: interfacial phenomena, eds., M.G. Velarde and B. Nichols, NATO ASI Series(1987), to be published.
- 23)Y.Kuramoto, Prog.Theor.Phys.,63(1980)1885.
- 24) J.P.Keener and J.J.Tyson, Physica 21D (1986) 307.